20-P7

Highly Polarized Electron Source by Using Strained-Layer Superlattice

M.Tawada^{*}, T.Omori, Y.Kurihara, Y.Takeuchi, M.Yoshioka, K.Nishitani^{***}, T.Nakanishi^{*}, S.Okumi^{*}, H.Aoyagi^{*}, S.Nakamura^{*}, M.Tsubata^{*}, K.Togawa^{*}, Y.Tanimoto^{*}, C.Takahashi^{*}, T.Baba^{**}, and M.Mizuta^{**}

KEK,National Laboratory for High Energy Physics Oho 1-1, Tsukuba shi, Ibaraki ken, 305 *Faculty of Science, Nagoya University Furo cho, Chikusa ku, Nagoya shi,Aichi ken, 406 **FundamentalReaearchlaboratories, NEC Corp, Miyukigaoka 34, Tsukuba shi, Ibaraki ken, 305

ABSTRACT

We have studied the polarization of photoemission from an $In_{0.15}Ga_{0.85}As$ -GaAs strained-layer superlattice. The polarization of 82.7±0.3(stat.)±6.1(sys.)% was observed at laser wavelength of from 911nm to 916nm at room temparture. The quantum efficiency at wavelength of 911nm was mesasured to be about 0.015% in the vacuum of 6°10⁻¹⁰ Torr with cathode high voltage of -4kV.

歪み超格子による偏極電子源

1、はじめに

これまで偏極度については、SLAC、名古屋、 KEKがそれぞれ独自のタイプのGaAs型フォトカソ ードにより50%を越えるブレークスルーをなしと げてきた。高エネルギー実験におけるその有用性 についてはSLCの実験等からも明らかである。

フォトカソード型偏極電子源を次世代の加速器 として計画されているJLC(Japan Linear Collider)⁽¹⁾に用いる上で、偏極度の高さとともに、 取り出せる電流値の大きさも重要な要件の一つで ある。これに関してSLCの実験では、2.5nsのパ ルスビームにおいて、「全電荷制限効果」と言わ れる現象が発見され新たな問題となっている。こ れはカソード自身の性質によって引き出し電流値 が電子銃のもつ空間電荷効果の制限値より低い値 に制限されてしまい、必要な電流値を得ることが できないものである。しかも全電荷制限効果によ る制限値はカソードの量子効率に大きく依存して いることが分かっている。この現象は大電流のパ ルス列を取り出す必要のある将来のILC等のリ ニアコライダーでは、現在のSLCよりさらに深刻 な問題であり、この克服なくしてはJLCでの偏極電 子源の実用は困難である。

ところが、KEK-名古屋-NECが開発した GaAs-ALGaAs超格子をSLACー日本の共同研究の一 環としてSLACにもちこんで行った最近の実験では、 この全電荷制限効果は見られず、SLC偏極電子 銃の持つ空間電荷制限効果までの電流値を引き出 すことができた⁽²⁾。このときの量子効率は2%と高 偏極フォトカソードとしては非常に高い値が得ら れている。現在までのところ、このGaAs ALGaAs 超格子はJLCの要求する大電流を取り出せる可能性 を示した唯一のものである。しかし偏極度という 点では、超格子で得られている値は今のところ 70%程度と低く「歪みを加えたGaAs結晶⁽³⁾」の偏 極度に及んでいない。従って超格子の高量子効率、 大電荷取り出しという性質を保ったままでの、偏 極度の向上は今後大電流パルスビームを必要とす る」LCに用いる上で、重要である。

最近、我々偏極電子源グループでは、超格子構 造にさらに歪みを加えることにより、超格子の偏 極度を向上をさせることに成功した⁽³⁾。 歪みを加え ることで、歪みによる縮退の分離効果をさらに利 用することができる。これによって「歪みのかかっ ていない超格子」で偏極度が低い原因と考えられ ている価電子帯における軽いホールと重いホール との、面内運動量が0でない場合における、高次 の混合を分離をすることができると思われる。こ の歪み超格子により、高い偏極度とJLCにとっ て十分な電流値の得られるフォトカソードの開発 が期待できる。この歪み超格子についての試験結 果について報告する。

2、サンプル

今回のInGaAs-GaAs歪み超格子を選んだ理由は、 歪み超格子のなかでもっとも研究されている組み 合わせであり、成長ノウハウが良く知られている ためである。

サンプルのIn_{0.15}Ga_{0.85}As-GaAs歪み超格子結晶は NEC基礎研究所のMBE(Molecular Beam Epitaxy)装 置により作製した。サンプルの構造を図1に示す。





In_{0.15}Ga_{0.85}As-GaAs歪み超格子の場合は、InGaAs にだけに歪みがかかるように設計され、伝導帯の 電子とヘビーホールに対してはInGaAsが井戸層、 ライトホールに対してはGaAsが井戸層となってい る。インジウムの割合により決まる歪みの大きさ は、結晶の質を悪くしない程度の適度な歪みがか かり、ライトホールとヘビーホールが十分に分離 が可能な値として15%の混合比を選んだ。歪みの 大きさは-1.06%と計算された。InGaAs、GaAsそれ ぞれの各層の厚さは、歪みのかかり方からくる制 約とこれまでAlGaAs-GaAs超格子での経験をもと に決めている。歪み超格子層の全厚は、超格子と の比較のためAlGaAs-GaAs超格子でもっとも多く 経験している0.1µmとした。この程度の厚さなら電 子が真空中に出てくるまでの拡散過程にでの減偏 極の影響が少ないと考えている。ドーピング濃度 などはこれまで超格子で量子効率の良かったもの と同じパラメータとし、表面の50ÅのGaAs層のみ 高密度の3.9x10¹⁹ cm⁻³で他の部分は7.8x10¹⁶ cm⁻³と してある。表面には大気からの保護のためにAsを 1ミクロンつけてある。

このサンプルについての、ヘビーホールとライ トホール間のband splitting はG.Bastardの文献⁽⁴⁾の (12)·(14)式を用いて計算した。その結果band splittingは約30meVである。図2にこのサンプルに ついてのバンド構造についての計算結果を示す。



図2、バンドの構造

3、測定と結果

偏極度と量子効率は、名古屋大学の偏極度測定 装置を用いて測定した。結晶は超高真空中におい て400℃で30分間加熱して保護のAsをとばした後、 室温にて微量のセシウムと酸素を付加し、負電子 親和力状態をつくる。結晶には・4kV印加して電子 を引き出している。引き出した電子を・100kVまで 加速し、金原子核とのモット散乱を用いて偏極度 を測定をおこなう。偏極度測定は室温にて行って いる。偏極度測定中には100nA程度の電流値を引 き出している。また測定中の結晶近傍の真空度は およそ6*10⁻¹⁰ Torrであった。偏極度の測定結果を 図3に示す。



図3、波長と偏極度の関係の測定結果

波長911nmにおいて偏極度82.7±0.3(stat.)± 6.1(sys.)%、量子効率0.015%の値を得た。偏極度 に関しては歪みをかけていない超格子に比べて大 きく向上することができた。しかし量子効率に関 しては歪みをかけていない超格子のうち最高のも のの結果と比べてより一桁低い値であった。

4、まとめ

「歪み超格子」フォトカソードを偏極度電子源 として、初めて作りテストした。「歪み超格子」 により、偏極度については「歪みのない超格子」 の70%に比べて、大幅に向上することができ、偏 極度82.7%を得ることができた。しかし残念ながら 量子効率は今回のサンプルでは0.015%と低い値で あった。何故量子効率が低かったかについては、 正確には理解はできていないが、理由としては、 表面が障壁層であったこと、表面と内部でアクセ プター濃度が異なりすぎたために、表面近傍でフェ ルミレベルのバンプをつくっているなどが考えら れている。

しかし上述の事柄を調整することによって量子 効率の向上をはかることは可能であると考えられ、 歪み超格子は高偏極度、高量子効率、大電流取り 出し可能なフォトカソードの有力候補であると思 われる。

参考文献

(1)JLC Group: KEK-Report 92-16 (1992)

(2)Y.Kurihara et al.;

Proc.5thInt.Workshop

NextGenerationLinearColliders,

Stanford, 1993, (SLAC, SLAC Report, 1994) 本研究会において詳しく報告されるので 詳細は省く。

Y.Kurihara et al.;

"High polarization and

high quantum efficiency photocathode using GaAs-AlGaAs superlattice"

(3)T.Nakanisi et al.;Phys.Lett. A158(1991)345
H.Aoyagi et al.;Phys.lett A167(1992)415
(4)T.Omori et al.

(4)1.011011 et al.

"Highly Polarized Electron Source by Using InGaAs-GaAs Strained-Layer Superlattice"

To be published in Jpn. J. Appl. Phys. letter KEK Preprint 94-39,DPNU-94-15

(5)G.Bastard

Phys.Rev., B24,5693,(1981)

(6)S.H.Pan et al.

Phys.Rev.B38 (1988),3375

(7)S.Adachi,Properties of Aluminum Gallium Arsecide,

INSPEC/IEE,London